

世界高技术发展战略与政策



作者：中国科学技术情报研究所情报研究部编

出版社：北京：科学技术文献出版社

出版日期：1986.07

总页数：168

说明：登录教客网 (<https://www.jiaoke.com/book/detail/11324640.html>) 查找全本
阅读方式

世界高技术发展战略与政策 评论地址：<https://www.jiaoke.com/book/detail/11324640.html>

教客网提供千万本图书阅读地址。

<https://www.jiaoke.com/book/detail/11324640.html>

书名：世界高技术发展战略与政策